# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

整理番号:98-00737

【書類名】 特許願

【整理番号】 9800737

【提出日】 平成10年6月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/00

【発明の名称】 光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置を備えた

システム

【請求項の数】 20

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士

通株式会社内

【氏名】 渡辺 茂樹

【特許出願人】

【識別番号】000005223【氏名又は名称】富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075384

【住所又は居所】 東京都港区赤坂六丁目10番8号 ディーアイケイビ

ル3階松本国際特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 昂

【電話番号】 03-3582-7477

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】
 001764

 【納付金額】
 21000

【提出物件の目録】

 【物件名】
 明細書
 1

 【物件名】
 図面
 1

 【物件名】
 要約書
 1

 【包括委任状番号】
 9704374

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置を備えたシステム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、

上記第1及び第2の光路を接続するループ光路であって非線形光学媒質としての光ファイバを含むループ光路と、

該ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備え、 上記光ファイバは上記光ファイバが偏波面保存能力を有する程度に上記光ファ イバの長さを短くするのに十分大きな非線形係数を有している装置。

【請求項2】 請求項1に記載の装置であって、

上記光ファイバはGeO2がドープされたコアとフッ素がドープされたクラッドとを含む装置。

【請求項3】 請求項1に記載の装置であって、

上記光ファイバはシングルモードファイバからなり、

該シングルモードファイバは伝送路として使用されるシングルモードファイバ のモードフィールド径よりも小さなモードフィールド径を有している装置。

【請求項4】 請求項1に記載の装置であって、

上記第1の光路には第1の波長を有するプローブ光が供給され、

上記第3の光路には上記第1の波長と異なる第2の波長を有する光信号が供給され、

上記第1の波長を有し上記光信号に同期した変換光信号が上記第2の光路から 出力される装置。

【請求項5】 請求項4に記載の装置であって、

上記第2の光路に接続され上記第1の波長を含む通過帯域を有する光帯域通過 フィルタを更に備えた装置。

《請求項6》 請求項4に記載の装置であって、

上記第2の光路に接続され上記第2の波長を含む阻止帯域を有する光帯域阻止フィルタを更に備えた装置。

【請求項7】 請求項4に記載の装置であって、

上記第3の光路に接続され上記第2の波長を含む通過帯域を有する光帯域通過 フィルタを更に備えた装置。

【請求項8】 請求項4に記載の装置であって、

上記第3の光路に接続され上記第1の波長を含む阻止帯域を有する光帯域阻止フィルタを更に備えた装置。

【請求項9】 請求項4に記載の装置であって、

上記第2の光路に接続され上記変換光信号のパワーを検出する手段と、

該検出されたパワーが大きくなるように上記光信号及び上記プローブ光の少なくともいずれか一方のパワーを制御する手段とを更に備えた装置。

【請求項10】 請求項4に記載の装置であって、

上記第1の光路に接続され上記第1の光路から上記プローブ光と逆向きに出力される上記第1の波長を有する光のパワーを検出する手段と、

該検出されたパワーが小さくなるように上記光信号及び上記プローブ光の少なくともいずれか一方のパワーを制御する手段とを更に備えた装置。

【請求項11】 請求項1に記載の装置であって、

上記光ファイバは第1及び第2の偏波保持ファイバからなり、

該第1及び第2の偏波保持ファイバはこれらの主軸が互いに直交するようにスプライス接続される装置。

【請求項12】 方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、上記第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、上記ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラ

とを備えた装置の製造方法であって、

- (a) 光ファイバをカットして複数の区間に分割するステップと、
- (b) 上記非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による変換帯域が最大になるように上記複数の区間を並べ替えてつなぎ合わせることにより上記非線形光学 媒質を得るステップとを備えた方法。

【請求項13】 請求項12に記載の方法であって、

上記ステップ(b)は上記複数の区間の各々の分散値を測定するステップを含み、

上記非線形光学媒質の両端に近い側に比較的零分散波長のバラツキが小さい区間が配置されるように上記複数の区間が並べ替えられる方法。

【請求項14】 請求項12に記載の方法であって、

上記複数の区間の少なくとも一部は分散値の正負が交互になるようにつなぎ合わされる方法。

【請求項15】 方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、上記第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、上記ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えた装置の製造方法であって、

- (a) 光ファイバをカットして複数の区間に分割するステップと、
- (b) 上記複数の区間の各々の分散値を測定するステップと、
- (c) 上記非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による所要の変換帯域を得るのに十分小さい分散値を有する区間だけを選んでつなぎ合わせることにより上記非線形光学媒質を得るステップとを備えた方法。

【請求項16】 方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、上記第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、上記ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えた装置の製造方法であって、

- (a) 光ファイバの零分散波長の偏差を測定するステップと、
- (b) 上記偏差が予め定められた範囲を超えている場合に上記光ファイバをカットし、カットされた各ファイバの零分散波長の偏差が上記範囲内に入るようにするステップと、
- (c) 実質的に等しい零分散波長を有する上記光ファイバ又は上記カットされたファイバを選んでつなぎ合わせることにより上記非線形光学媒質を得るステップとを備えた方法。

【請求項17】 方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、上記第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、上記ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えた光ゲート装置と、

上記第1の光路に接続され上記第1の光路にプローブ光を供給するプローブ光 源と、

- 上記第3の光路に接続され上記第3の光路に光信号を供給する第1の光ファイ バ伝送路と、

上記第2の光路に接続され上記第2の光路から出力される変換光信号を伝送する第2の光ファイバ伝送路とを備えたシステム。

【請求項18】 請求項17に記載のシステムであって、

上記光信号は時間軸上で一致しない波長分割多重信号であり、

それにより上記変換光信号は上記プローブ光の波長と等しい波長を有する時分割多重信号となるシステム。

【請求項19】 請求項17に記載のシステムであって、

上記非線形光学媒質は光ファイバからなり、

該光ファイバは該光ファイバが偏波面保存能力を有する程度に該光ファイバの 長さを短くするのに十分大きな非線形係数を有しているシステム。

【請求項20】 請求項19に記載のシステムであって、

上記光ファイバはシングルモードファイバからなり、

該シングルモードファイバは上記第1及び第2の光ファイバ伝送路の各々のモードフィールド径よりも小さなモードフィールド径を有しているシステム。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置を備えたシステムに関する。

#### [0002]

#### 『従来の技術』

従来知られている光ゲート装置として、マッハツェンダ干渉計 (MZI)型光ゲートがある。この光ゲートは、位相シフトを与えるための第1及び第2の非線形光学媒質を含むマッハツェンダ干渉計を例えば光導波路基板上に集積化して構成される。連続波 (CW)光としてのプロープ光が等分配されて第1及び第2の非線形光学媒質に供給される。このとき、等分配されたプローブ光の干渉により出力光が得られないように干渉計の光路長が設定されている。

#### [0003]

第1及び第2の非線形光学媒質の一方には更に光信号が供給される。光信号及びプローブ光のパワーを適切に設定することによって、光信号に同期する変換光信号がこの光ゲートから出力される。変換光信号はプローブ光と同じ波長を有している。

#### [0004]

第1及び第2の非線形光学媒質の各々として半導体光アンプ(SOA)を用いることが提案されている。例えば、波長1.5 $\mu$ m帯において、両端面を無反射化処理したInGaAs-SOAを各非線形光学媒質として用い、これらをInP/GaInAsP基板上に集積化したものが作製されている。

#### [0005]

従来知られている他の光ゲート装置として、非線形光ループミラー (NOLM) がある。NOLMは、方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光力プラと、第1及び第2の光路を接続するループ光路と、ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えている。

#### [0006]

ループ光路の一部または全体を非線形光学媒質から構成するとともに、第1及 び第3の光路にそれぞれプローブ光及び光信号を供給することによって、変換光 信号が第2の光路から出力される。

#### [0007]

NOLMにおける非線形光学媒質としては光ファイバが一般的である。特に、 非線形光学媒質としてSOAを用いたNOLMはSLALOM (Semiconductor Laser Amplifier in a Loop Mirror) と称される。

#### [(8000)]

#### 【発明が解決しようとする課題】

MZI型光ゲートは小型集積化の点で優れているが、その製造技術が確立されていないという問題がある。

#### [0009]

非線形光学媒質としてSOAを有する光ゲートにあっては、SOAで付加される増幅された自然放出光 (ASE) 雑音の影響により信号対雑音比 (SNR) 等の基本特性に影響を与えるという問題がある。

#### [0010]

一方、NOLMの場合には、所要の非線形光学効果を得るために長いファイバを必要とするので、波長分散による信号速度制限が生じる他、入力光信号の偏波状態に対する依存性やループ内での偏波変動に対する対策が難しいといった課題がある。

#### [0011]

そこで、本発明の目的は、比較的短い光ファイバを非線形光学媒質として使用することを可能にする光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置を備えたシステムを提供することである。

#### [0012]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明によると、第1及び第2の光カプラとループ光路とを備えた装置が提供される。第1の光カプラは方向性結合される第1及び第2の光路を含む。ループ光路は、非線形光学媒質としての光ファイバを含み、第1及び第2の光路を接続する。第2の光カプラはループ光路に方向性結合される第3の光路を含む。そして、光ファイバは、十分大きな非線形係数を有している。ここで、「十分大きな」というのは、光ファイバが偏波面保存能力を有する程度に光ファイバの長さを短くするのに十分大きな、という意味である。

#### [0013]

本発明では、十分大きな非線形係数を有する光ファイバを採用したことにより、比較的短い光ファイバを非線形光学媒質として使用することができるようになり、波長分散による信号速度制限を少なくししかも入力光信号の偏波状態に対する依存性やループ内での偏波変動に対する対策が容易である光ゲート装置の提供が可能になる。

#### [0014]

本発明の他の側面によると、方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えた装置の第1乃至第3の製造方法が提供される。

#### [0015]

第1の製造方法は、(a) 光ファイバをカットして複数の区間に分割するステップと、(b) 上記非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による変換帯域が最大になるように上記複数の区間を並べ替えてつなぎ合わせることにより上記非線形光学媒質を得るステップとを備えている。

#### [0016]

第2の製造方法は、(a) 光ファイバをカットして複数の区間に分割するステップと、(b) 上記複数の区間の各々の分散値を測定するステップと、(c) 上記非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による所要の変換帯域を得るのに十分小さい分散値を有する区間だけを選んでつなぎ合わせることにより上記非線形光学媒質を得るステップとを備えている。

#### [0017]

第3の製造方法は、(a) 光ファイバの零分散波長の偏差を測定するステップと、(b) 上記偏差が予め定められた範囲を超えている場合に上記光ファイバをカットし、カットされた各ファイバの零分散波長の偏差が上記範囲内に入るようにするステップと、(c) 実質的に等しい零分散波長を有する上記光ファイバ又は上記カットされたファイバを選んでつなぎ合わせることにより上記非線形光学媒質を得るステップとを備えている。

#### [0018]

本発明の更に他の側面によると、光ゲート装置と、プローブ光源と、第1及び第2の光ファイバ伝送路とを備えたシステムが提供される。光ゲート装置は、方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光カプラと、第1及び第2の光路を接続するループ光路を形成するための非線形光学媒質と、ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えている。プローブ光源は、第1の光路に接続されて、第1の光路にプローブ光を供給する。第1の光ファイバ伝送路は、第3の光路に接続されて、第3の光路に光信号を供給する。第2の光ファイバ伝送路は、第2の光路に接続されて、第2の光路から出力される変換光信号を伝送する。

#### [0019]

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して、本発明の望ましい実施の形態を詳細に説明する。 全図を通して実質的に同一の部分には同一の符号が付されている。

#### [0020]

図1を参照すると、MZI型光ゲート(従来技術)の構成が示されている。この光ゲートは、位相シフトを与えるための2つの非線形光学媒質NL-1及びNL-2を含むマッハツェンダ干渉計を有している。波長 $\lambda$ probeを有するプローブ光が非線形光学媒質NL-1及びNL-2に均等に入力されている。プローブ光は連続波(CW)光あるいは光パルスであり得る。ここでは、プローブ光はCW光であるとする。

#### [0021]

波長 λ s i g を有する光信号が非線形光学媒質 N L - 1 及び N L - 2 に非対称 に入力される。ここでは、光信号は光パルスによって与えられ、光信号は一方の 非線形光学媒質 N L - 1 だけに入力されている。

#### [0022]

図では、プローブ光及び光信号は同じ向きで入力されているが、これらが互い に対向するように入力されていてもよい。

光信号が入力されているときにおける非線形光学媒質NL-1及びNL-2でのプローブ光の非線形位相シフトがそれぞれ $\phi$ 1及び $\phi$ 2となるように設定される。マッハツェンダ干渉計の適切な光路長の設定によって、この光ゲートから出力される変換光信号の強度は $[1-cos(\phi1-\phi2)]/2$ に比例する。変換光信号の波長はプローブ光の波長に等しい。即ち $\lambda$ probeである。

#### [0023]

いま、非線形効果として光カー効果(プローブ光及び光信号による相互位相変調 (XPM))を用いるとすると、位相シフト $\phi$ は( $\gamma$ PL) に比例する。ここで、 $\gamma$ は各非線形光学媒質の非線形係数、Pは各非線形光学媒質内における光パワー、Lは各非線形光学媒質における光カー効果の相互作用長である。

#### [0024]

このように、位相シフトφは光パワーPの二乗に比例するので、図1に示される光ゲートの入出力特性は図2に示されるようになる。

図2において、縦軸は変換光信号のパワーPout、横軸は入力光信号のパワーPsigである。横軸には入力パワーに対応する位相シフトが目盛られている。位相シフトが2n $\pi$  (nは整数) になるところで変換光信号のパワーPoutは極小値を取る。その結果、入力光信号及びプローブ光のパワーを適切に設定することによって、入力光信号を変換光信号に変換することができる。このとき、波長は $\lambda$ sigから $\lambda$ probe( $\lambda$ probe $\neq$  $\lambda$ sig)に変換されることになる。

#### [0025]

MZI型光ゲートを用いた波長変換においては、 $[1-cos(\phi1-\phi2)]/2$ に比例する形で変換が行なわれるので、特に入力光信号の雑音の抑圧が可能になる。

#### [0026]

図3を参照すると、NOLM (従来技術) の構成が示されている。このNOLMは、方向性結合される第1及び第2の光路2及び4を含む第1の光カプラ6と、第1及び第2の光路2及び4を接続するループ光路8と、ループ光路8に方向性結合される第3の光路10を含む第2の光カプラ12とを備えている。

【0027】 ループ光路8の一部または全部は非線形光学媒質NLによって提供されている。第1の光カプラ6のカップリング比は1:1に設定される。

このNOLMの動作を簡単に説明すると、波長 lprobeを有するプローブ 光が光カプラ6の第1の光路2に入力され、波長 lgを有する光信号が光カ プラ12の第3の光路10に入力されたときに、波長  $\lambda$  probeを有する変換光信号が光力プラ6の第2の光路4から出力されるというものである。

#### [0028]

プローブ光は、光カプラ6によりパワーが等しい2成分に分けられ、これら2成分は、ループ光路8をそれぞれ時計回り及び反時計回りに伝搬し、非線形光学媒質NLにより共に等しい位相シフトφを受けた後、光カプラ6により合成される。光カプラ6における合成に際して、2成分のパワーは等しく位相も一致しているので、合成により得られた光はあたかもミラーにより反射されるがごとく第1の光路2から出力され、ポート4からは出力されない。

#### [0029]

ループ光路 8 の途中から光カプラ 1 2 により光信号が入力されると、この光信号はループ光路 8 の一方向(図では時計回り)にだけ伝搬し、この方向に伝搬する光に対しては、オンパルスが通るときだけ非線形光学媒質 N L の非線形屈折率が変化する。従って、プローブ光の 2 成分が光カプラ 6 で合成されるに際して、光信号のオフパルスと同期した部分のプローブ光の 2 成分の位相は一致するが、光信号のオンパルスと同期した部分のプローブ光の 2 成分の位相は異なる。その位相差を  $\Delta$  φ とすると、光カプラ 6 の第 2 の光路 4 には  $\{1-cos(\Delta\phi)\}$  / 2 に比例する出力が得られる。

#### [0030]

今、位相差が $\pi$ になるように入力光信号のパワーを設定すれば、オンパルスのときに合成された2成分が第2の光路4だけから出力されるようなスイッチ動作が可能になる。このようにして、波長 $\lambda$ sigの光信号から波長 $\lambda$ probeの変換光信号への変換が行なわれる。この場合に雑音の抑圧が可能であることは、図1に示されるMZI型光ゲートと同様である。

#### [0031]

図4は本発明によるNOLMの第1実施形態を示す図である。本発明によると、ループ光路8は非線形光学媒質としての光ファイバによって提供される。その光ファイバは、例えば、その光ファイバが偏波面保存能力を有する程度にその光ファイバの長さを短くするのに十分大きな非線形係数を有している。特に、この実施形態では、ループ光路8を構成する光ファイバは、高非線形分散シフトファイバ(HNL-DSF)によって提供されている。それにより、超高速・超広帯域波長変換や雑音抑圧機能を用いた光2R中継等の光信号処理を実現可能にしている。ここで、「2R」はリシェイピング(波形等化)及びリアンプリフィケイション(振幅再生)の2つの機能を意味している。

#### [0032]

図4に示される実施形態における光信号によるスイッチング動作は図3により 説明した通りであるのでその説明を省略する。

光通信システムにおける光信号処理に適用可能な非線形光学効果としては、主に、2次非線形光学媒質中の三光波混合あるいは、3次非線形光学媒質中の自己位相変調(SPM)、相互位相変調(XPM)及び四光波混合(FWM)等の光力一効果が考えられる。2次非線形光学媒質としては、InGaAs及びLiNbOs等がある。3次非線形光学媒質としては、半導体光アンプ(SOA)及び発振状態にある分布帰還レーザダイオード(DFB-LD)等の半導体媒質あるいは光ファイバが考えられる。

#### [0033]

本発明では、特に光ファイバ内の光カー効果を用いる。光ファイバとしては単一モードファイバが適しており、特に波長分散が比較的小さい分散シフトファイバ(DSF)が望ましい。

#### [0034]

一般に、光ファイバの3次非線形係数γは、

 $\gamma = \omega \, n_2 \, / \, c \, A_{\tt eff}$  ・・・・・ (1) で表される。ここに、 $\omega$ は光角周波数、c は真空中の光速を表し、 $n_2$  及び $A_{\tt eff}$ 

整理番号:98-00737

は光ファイバの非線形屈折率及び有効コア断面積をそれぞれ表す。【0035】

従来のDSFの非線形係数は $\gamma=2$ .  $6W^{-1}km^{-1}$ 程度と小さいので、十分な変換効率を得るためには数 $km\sim10km$ 以上の長さが必要である。より短尺のDSFで十分な変換効率を実現することができるとすれば、零分散波長を高精度に管理することが可能となり、高速・高帯域変換を実現することができる。

#### [0036]

一般に、光ファイバの3次非線形効果を高めるためには、(1)式において非線形屈折率 $n_2$ を大きくし、あるいは有効コア断面積 $A_{\tt eff}$ に対応するモードフィールド径 (MFD) を小さくして光強度を高くするのが有効である。

#### [0037]

非線形屈折率 $n_2$  を大きくするためには、例えば、クラッドにフッ素等をドープしあるいはコアに高濃度の $GeO_2$  をドープすればよい。コアに $GeO_2$  を25~30mol%ドープすることによって、非線形屈折率 $n_2$  として $5\times10^{-2}$  °  $m^2$  /W以上の大きな値が得られている(通常のシリカファイバでは約3.2  $\times10^{-20}$   $m^2$  /W)。

#### [0038]

一方、MFDを小さくすることは、コア及びクラッド間の比屈折率差 $\Delta$ あるいはコア形状の設計により可能である。このようなDSFの設計は分散補償ファイバ (DCF) の場合と同様である。例えば、コアにGeO2を25~30mol%ドープし、且つ、比屈折率差 $\Delta$ を2.5~3.0%に設定することによって、4 $\mu$ mよりも小さなMFDが得られている。そして、非線形屈折率 $n_2$ を大きくすることとMFDを小さくすることとの総合効果として、 $15W^{-1}km^{-1}$ 以上の大きな非線形係数 $\gamma$ を有する光ファイバ (HNL-DSF) が得られている。

#### [0039]

他に重要な要素として、上述のように大きな非線形係数 $\gamma$ を有するHNL-DSFが、用いる波長帯で零分散を持つことである。この点に関しても各パラメータを以下のように設定することにより満足することができる。通常のDCFにおいては、一般にMFDを一定にした条件で比屈折率差 $\Delta$ を大きくすると、分散値は正常分散領域で大きくなる。一方、コア径を大きくすると分散は減少し、逆にコア径を小さくすると分散は大きくなる。従って、用いる波長帯においてMFDをある値に設定した状態で、コア径を大きくしていくと分散を0とすることが可能である。

#### [0040]

長さしの光ファイバ中での光カー効果による位相シフトは、 $\gamma$  Pp Lに比例する。ここに、Pp は平均ポンプ光パワーである。従って、非線形係数 $\gamma$ が15W  $^{-1}$  k  $^{-1}$ のファイバは通常のDSFに比べて2. 6/15 $^{-1}$ /5. 7程度の長さで同じ変換効率を達成可能である。上述のように通常のDSFでは10k m程度の長さが必要であるが、このように大きな非線形係数 $\gamma$  を有するHNL-DSFにあっては、 $1\sim2$  k m程度の長さで同様の効果が得られることになる。実用上は、ファイバが短くなる分損失も小さくなるので、同じ効率を得るために更にファイバを短くすることができる。このように短いファイバにおいては、零分散波長の制御性がよくなり、以下に説明するように極めて広帯域の変換が可能になり振りので、サンドに説明するように極めて広帯域の変換が可能になり、更に、数 $\gamma$  k mのファイバ長であれば、定偏波化が可能になり偏波面保存能力が確保されているので、HNL-DSFの本発明への適用は、高い変換効率及び広い変換帯域を達成し且つ偏波依存性を排除する上で極めて有効である。

#### [0041]

光ファイバを用いて光カー効果、特にXPMを有効に発生させて、光信号から変換光信号への変換効率を高めるためには、プローブ光と光信号との間の位相整合をとる必要がある。図5によりこれを説明する。

#### [0042]

図 5 は図 4 に示される第 1 実施形態における位相整合の説明図である。ここでは、光路 2 に供給される波長  $\lambda$  p r o  $b_{(\hat{\mathbf{g}})}$ のプローブ光及び光路 1 0 に供給され

る波長  $\lambda$  s i g の光信号の各々が光パルスであると仮定する。プローブ光としての光パルスは、光カプラ6においてループ光路8を時計回りに伝搬する第1プローブパルスと反時計回りに伝搬する第2プローブパルスとに分岐される。また、光信号としての光パルスは、光カプラ12を通って信号パルスとしてループ光路8内に時計回りに導入される。

#### [0043]

ループ光路8における位相整合条件は、ループ光路8内を共に時計回りに伝搬する信号パルス及び第1プローブパルスのタイミングの一致性により与えられる。もし、信号パルス及び第1プローブパルスのタイミングが一致しない場合には、XPMによる光カーシフトが制限され、有効なスイッチ動作あるいはゲート動作が困難になる。

#### [0044]

信号パルス及び第1プローブパルスの波長は異なるので、ループ光路8における信号パルス及び第1プローブパルスの群速度は異なり、結果としてループ光路8の長さに比例するタイミングずれが生じる。これを回避するためには、信号パルス及び第1プローブパルスの群速度が一致するような波長配置を選択することが望ましい。

#### [0045]

タイミングずれを最小限に抑えるための最も有効な波長配置は、信号パルスの 波長及び第1プローブパルスの波長をループ光路8の零分散波長に対して実質的 に対称に位置させることにより得られる。零分散波長に近い広い帯域に渡って、 波長分散はほぼ直線的に変化しており、上述の波長配置により信号パルス及び第 1プローブパルスの群速度を一致させて、良好な位相整合条件を得ることができ る。

#### [0046]

このように、本発明のある側面によると、ループ光路の零分散波長を $\lambda$ 。とするときに、 $\lambda$ sig+ $\lambda$ probe= $2\lambda$ 。とすることによって、位相整合条件を得ることができ、光信号から変換光信号への変換効率を高めることができる。

#### [0047]

しかし、このような波長配置をとっても、零分散波長自体がファイバ長手方向に変動していると、群速度間にずれが生じ、これが変換帯域及び変換可能な信号速度に制限を与える。このように、ファイバによる変換帯域は分散により制限されることになる。長手方向の分散が完全に制御され、例えば全長(正確には非線形長)に渡り唯一の零分散波長を有するファイバが作られたとすれば、プローブ光の波長と光信号の波長とをこの零分散波長に関して対称な位置に配置することにより事実上無限大の(分散の波長依存性が直線状である範囲で制限のない程広い)変換帯域が得られることになる。しかし、実際には、零分散波長が長手方向にばらつくため、位相整合条件が理想状態からずれ、これにより帯域が制限される。

#### [0048]

広帯域化を実現するための第1の方法は、HNL-DSFを用いることである。HNL-DSFを用いた場合には、1~2km程度の長さで十分な変換が可能になるので、分散の制御性がよくなり、広帯域特性を得やすい。その際、特に光力一効果の発生効率が高い入力端付近の零分散波長のばらつきを小さく抑えることができれば、最も効率よく帯域を拡大可能である。更に、ファイバを複数の小区間に分割し、零分散波長が似ている区間同士をスプライス等により繋ぎ合わせていく(当初のファイバ端から数えた順番とは違う順番で)ことにより、全長における平均分散は同じであるにも係わらず、広い変換帯域を得ることができる。【0049】

# あるいは又、十分広い変換帯域を得るのに必要な程度に高精度な分散制御が可能な長さ(例えば数100m以下)のファイバを予め多数用意しておき、所要の零分散波長のものを組み合わせてスプライスして、所要の変換効率を得るのに必

要な長さのファイバを作ることも可能である。

#### [0050]

このようにして変換帯域を拡大する場合には、光強度の高い入力端(例えば非線形光学媒質の両端)付近に零分散波長のばらつきの少ない部分を集めるのが有効である。また、必要に応じて順次分割数を増やしたり、入力端から離れた位置で比較的分散の大きな部分では、分散の正負を交互に配置する等により小区間を適切に組み合わせることによって、更に変換帯域を拡大することができる。

#### (0051)

光ファイバを分割するに際して各区間をどの程度短くすれば十分か否かの目安としては、例えば、非線形長を基準にすればよい。非線形長に比べて十分短いファイバ内でのFWMにおいては、位相整合はそのファイバの平均分散値に依存すると考えることができる。一例として、非線形係数  $\gamma$  が  $2.6W^{-1}km^{-1}$ のファイバで 30mW程度のポンプ光パワーを用いたFWMにおいては、非線形長は 12.8km程度になるから、その 1/10程度、即ち 1km程度が 1 つの目安となる。他の例としては、非線形係数  $\gamma$  が  $15W^{-1}km^{-1}$ のファイバで 30mW程度のポンプ光パワーを用いたFWMにおいては、非線形長は 2.2km程度になるから、その 1/10程度、即ち 200m が 1 つの目安となろう。いずれにしても、非線形長に比べて十分短いファイバの平均零分散波長を測定し、ほぼ同じ値のものを組み合わせて所要の変換効率のファイバを構成すれば、広い変換帯域を得ることができる。

#### [0052]

このように、本発明によると、光ゲートの機能を得るために非線形光学媒質を有するNOLMを製造するための第1の方法が提供される。この方法では、まず、光ファイバがカットされて複数の区間に分割され、次いで、非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による変換帯域が最大になるように複数の区間が並べ換えられて繋ぎ合わされることにより非線形光学媒質が得られる。この非線形光学媒質を用いてNOLMを構成し、プローブ光を用いて光信号を変換光信号に変換したときに、広い変換帯域を得ることができる。

#### [0053]

望ましくは、複数の区間の各々の分散値が測定され、非線形光学媒質の入出力端に近い側に比較的零分散波長のばらつきが小さい区間が配置されるように複数の区間が並べ換えられる。これにより、光パワーが高い部分で効果的に位相整合条件を得ることができるので、変換帯域が効果的に拡大される。

#### [0054]

望ましくは、複数の区間の少なくとも一部は分散値の正負が交互になるように 繋ぎ合わされる。これにより、光ファイバの各部分の平均分散を小さく抑えるこ とができるので、変換帯域の効果的な拡大が可能になる。

#### [0055]

また、本発明によると、光ゲートの機能を得るために非線形光学媒質を有する NOLMを製造するための第2の方法が提供される。この方法では、まず、光ファイバがカットされて複数の区間に分割され、次いで、複数の区間の各々の分散値が測定され、その後、非線形光学媒質を用いた3次非線形効果による所要の変換帯域を得るのに十分小さい分散値を有する区間だけが選ばれて繋ぎ合わされることにより非線形光学媒質が得られる。この非線形光学媒質を用いてNOLMを構成し、プローブ光を用いて光信号を変換光信号に変換することによって、広い変換帯域を得ることができる。

#### [0056]

本発明による第1及び第2の方法の各々においては、最初に光ファイバがカットされて複数の区間に分割されるが、本発明はこれに限定されない。例えば、次のように必要に応じて光ファイバを切断することもできる。

#### (0057)

. 即ち、本発明によると、光ゲートの機能を得るために非線形光学媒質を有する NOLMを製造するための第3の方法が提供される。この方法では、まず、光ファイバの零分散波長の偏差が測定され、次いで、測定された偏差が予め定められた範囲を超えている場合に光ファイバがカットされ、カットされた各ファイバの零分散波長の偏差が予め定められた範囲内に入るようにされ、その後、実質的に等しい零分散波長を有する光ファイバ又はカットされたファイバが選ばれて、選ばれたファイバを繋ぎ合わせることにより非線形光学媒質が得られる。この非線形光学媒質を用いてNOLMを構成し、プローブ光を用いて光信号を変換光信号に変換することによって、広い変換帯域を得ることができる。

#### [0058]

零分散波長の測定は、例えば、零分散波長に従ってFWMの発生効率が異なることを用いて行なうことができる。一般に、波長分散は、群速度の波長依存性を測定することにより求めることができるのであるが、FWMにおける位相整合はポンプ光波長と零分散波長とが一致するときに最良の条件となるので、零分散波長は、ポンプ光と信号光の波長差を例えば10~20nm程度の比較的大きな一定の値にした状態でポンプ光波長に対するFWMの発生効率を測定し、最大の発生効率を与えるポンプ光波長として求めることができる。

#### [0059]

また、FWMの発生効率はポンプ光の強度の二乗に比例する。従って、零分散 波長が光ファイバの長手方向に変化している場合、一般的には、信号光及びポンプ光を光ファイバの一方の端面から入力した場合と他方の端面から入力した場合とで異なる零分散波長が測定される。従って、これら2つの零分散波長の測定値に基づいてその光ファイバの零分散波長の偏差を求めることができる。具体的に は次の通りである。

#### [0060]

図6を参照すると、零分散波長の偏差が小さい非線形光学媒質を製造するためのプロセス14が示されている。ステップ16においては、零分散波長の許容範囲 $\Delta\lambda$ 。が決定される。範囲 $\Delta\lambda$ 。は、所要の変換帯域からシステムの要求特性として決定することができ、その具体的な値は例えば2n mである。

#### [0061]

次いでステップ18では、零分散波長の偏差 $\delta$   $\lambda$  が測定される。例えば、光ファイバF1が与えられると、前述したFWMの発生効率により、信号光及びポンプ光を光ファイバF1の第1端から入力した場合に得られる零分散波長 $\lambda$ <sub>01</sub>と、光ファイバF1の第2端から信号光及びポンプ光を入力した場合に得られる零分散波長 $\lambda$ <sub>02</sub>とが測定される。この場合、 $\lambda$ <sub>01</sub>- $\lambda$ <sub>02</sub>  $\lambda$ <sub>02</sub>  $\lambda$ <sub>02</sub>  $\lambda$ <sub>02</sub>  $\lambda$ <sub>03</sub>  $\lambda$ <sub>04</sub>  $\lambda$ <sub>05</sub>  $\lambda$ <sub>06</sub>  $\lambda$ <sub>07</sub>  $\lambda$ <sub>06</sub>  $\lambda$ <sub>07</sub>  $\lambda$ <sub>08</sub>  $\lambda$ <sub>07</sub>  $\lambda$ <sub>08</sub>  $\lambda$ 

#### [0062]

続いてステップ20で、偏差 $\delta$ λが範囲 $\Delta$ λ。よりも小さいか否かが判断される。ここでは、 $\Delta$ λ。 $\leq$ δλであるとして先のフローを説明すると、ステップ22では、光ファイバF1がカットされて光ファイバF1A及びF1Bに2分割される。

#### [0063]

ステップ 22 の後ステップ 18 に戻り、光ファイバF 1A 及びF 1B の各々について偏差  $\delta$   $\lambda$  が測定され、各測定値についてステップ 20 で判断がなされる。ここでは、各偏差  $\delta$   $\lambda$  が  $\Delta$   $\lambda$  。より小さいとすると、このフローは終了する。尚、ステップ 22 における光ファイバF 1 のカット位置は任意であり、従って、光ファイバF 1A 及び 1B の長さは等しいかも知れないし異なるかも知れない。

#### [0064]

上述の説明では、ステップ18及び20が繰り返されているが、ステップ18及び20は繰り返されないかも知れないし更に多く繰り返されるかも知れない。例えば、零分散波長の偏差が小さい光ファイバF2が与えられた場合には、ステップ20における1回目の判断で条件が満たされ、この場合には光ファイバF2はカットされない。一方、零分散波長が長手方向に大きくばらついている光ファ

イバF 3 が与えられると、光ファイバF 3 は最初のステップ 2 2 で光ファイバF 3 A及び F 3 Bに分割され、2 度目の判断ステップ 2 0 で光ファイバF 3 Aは条件を満たすものの光ファイバF 3 Bが条件を満たさない場合には、2 度目のステップ 2 2 において光ファイバF 3 Bが光ファイバF 3 B 1 及び F 3 B 2 に分割されてこのプロセス 1 4 が終了するかも知れない。この場合、オリジナルの光ファイバF 3 から 3 つの光ファイバF 3 A,F 3 B 1 及び F 3 B 2 が得られており、各ファイバの零分散波長の偏差は許容範囲  $\Delta$   $\lambda$  。よりも小さくなっていることとなる。

#### [0065]

このようにして得られた複数の光ファイバ片 (光ファイバF1A, F1B, …) を零分散波長の値毎に整理しておき、実質的に等しい零分散波長を有する光ファイバ片を選んで繋ぎ合わせて所要の変換効率を得ることができる長さにすることによって、長手方向における零分散波長のばらつきが極めて小さい非線形光学媒質を得ることができる。この非線形光学媒質を用いてNOLMを構成することによって、広い変換帯域を得ることができる。

#### [0066]

零分散波長 λοι 及びλοι の値がほぼ一致しているとしても、零分散波長の長手 方向のばらつきが大きい光ファイバがあるかも知れない。例えば、零分散波長の 長手方向の分布が光ファイバの長手方向の中央に対して対称な場合である。この ような場合には、プロセス14に先立って、その光ファイバを少なくとも2つの 光ファイバ片に分割することを行なって、各光ファイバ片についてプロセス14 を適用すればよい。あるいは、プロセス14を複数回繰り返してもよい。

#### [0067]

尚、FWMの発生には、ファイバの零分散波長とポンプ光の波長とがほぼ一致するように設定するのが有効であるが、その際、ポンプ光、信号光あるいは変換光のパワーがファイバ内の誘導ブリユアン散乱(SBS)のしきい値を超えると、FWMの発生効率が低下する。SBSの影響を抑圧するためには、ポンプ光又は信号光について周波数変調又は位相変調を行なえばよい。その際の変調速度は数100kHz程度で十分であり、信号光の信号速度がGb/s以上の高速信号である場合には変調による影響はほとんどない。

#### [0068]

図4に示される実施形態では、ループ光路8をHNL-DSFから構成している。HNL-DSFにあっては、従来のDSFに比べて3次非線形係数を $5\sim1$ 0倍に大きくすることが可能であるため、位相差 $\Delta$  $\phi$  $\epsilon$  $\pi$ とするために必要な光パワーと長さの積を $1/5\sim1/10$ にすることが可能である。従って、同じ信号パワーに対する所要長も $1/5\sim1/10$ で足り、その結果1k mあるいはそれ以下の長さで十分な特性を得ることができる。その結果、波長分散による信号速度制限が少なくしかも入力光信号の偏波状態に対する依存性を排除することができ、ループ光路8内における偏波変動に対する対策が不要なNOLMの提供が可能になる。

#### [0069]

図7は本発明によるNOLMの第2実施形態を示す図である。ここでは、ループ光路8は、各々位相シフト $\Delta \phi$ /2を与える半部分8-1及び8-2からなる。半部分8-1及び8-2の各々は、偏波保持ファイバ(PMF)型に構成されるHNL-DSFからなる。

#### [0070]

特にこの実施形態では、ループ光路8の中点即ち半部分8-1及び8-2の接続点に偏波状態を直交させるための1/2板機能24を付加している。この1/2板機能24は、例えば、半部分8-1及び8-2の主軸が互いに直交するようにこれらをスプライス接続することにより得られる。

#### [0071]

これにより、変換効率が入力光信号の偏波状態に依存しなくなり、しかも、λ/2板機能24が付加されているので、各偏波保持ファイバの2偏波モード間の 群速度の違いに起因する偏波分散を抑圧することができる。

具体的には、光カプラ6を介してループ光路8に導入されるプローブ光の偏波面を各偏波保持ファイバの主軸に対して45°傾斜させておくことによって、光カプラ12からループ光路8に導入される光信号の偏波状態に依存しない変換効率を得ることができる。

#### [0072]

尚、変換効率は、光カプラ12を介してループ光路8に導入される入力光信号のパワーと光カプラ6を介してループ光路8から取り出される変換光信号のパワーとの比により定義される。

#### [0073]

図8は本発明によるNOLMの第3実施形態を示す図である。NOLMにおける光ゲートの動作は、光カー効果、特にXPMにおける位相シフトの大きさに依存するため、ループ光路8に導入される入力光信号及びプローブ光のパワーを調節し得るようにしておくことが望ましい。そこで、この実施形態では、プローブ光のパワーを調節するためにパワーコントローラ26を設け、入力光信号のパワーを調節するためにパワーコントローラ28を設けている。

#### [0074]

パワーコントローラ26及び28の各々としては、可変光アッテネータあるいは可変利得を有する光アンプを用いることができる。

また、プローブ光、信号光、あるいは変換光の帯域外の雑音光を抑圧するために、光フィルタ30,32及び34が用いられている。光フィルタ30は、光カプラ6からループ光路8に導入されるプローブ光に作用させるために、パワーコントローラ26と光カプラ6の第1の光路2との間に設けられている。光フィルタ30としては、プローブ光の波長  $\lambda$  probeを含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタを用いることができる。

#### [0075]

光フィルタ32は、光カプラ12を介してループ光路8に導入される入力光信号に作用させるために、パワーコントローラ28と光カプラ12の第3の光路10との間に設けられている。光フィルタ32としては、入力光信号の波長  $\lambda$  sigを含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタあるいはプローブ光の波長  $\lambda$  probeを含む阻止帯域を有する光帯域阻止フィルタを用いることができる。このような光帯域阻止フィルタを用いた場合にもSNRが改善されるのは、一般に光ゲートの処理を行なうべき光信号は伝送によりASE雑音を伴っているので、変換光信号の波長  $\lambda$  probeの近傍で予めASE雑音の成分を除去しておくことによって、変換光信号のSNRが改善されるからである。

#### [0076]

光フィルタ34は、ループ光路8から光カプラ6を介して出力される変換光信号に作用させるために、光カプラ6の第2の光路4に接続されている。光フィルタ34としては、変換光信号の波長 $\lambda$ probeを含む通過帯域を有する光帯域通過フィルタあるいは入力光信号の波長 $\lambda$ sigを含む阻止帯域を有する光帯域阻止フィルタを用いることができる。

#### [0077]

尚、各フィルタの通過帯域あるいは阻止帯域の中心波長は、プローブ光の中心 波長あるいは入力光信号の中心波長に一致する。

また、各フィルタの通過帯域又は阻止帯域の幅は、入力光信号の帯域にほぼ等 しいかそれよりも僅かに広い。

#### [0078]

各フィルタの具体例としては、誘電体多層膜フィルタ、ファイバグレーティングフィルタ等を用いることができる。

図9は本発明によるNOLMの第4実施形態を示す図である。ここでは、プローブ光のパワーを調節するためのパワーコントローラ26と入力光信号のパワーを調節するためのパワーコントローラ28とが制御回路36により自動制御される。制御回路36は、例えば、光カプラ38により光カプラ6の第2の光路4から抽出された変換光信号の一部を受けるパワーモニタ40の出力信号に基づき、パワーモニタ40により検出された変換光信号のパワーが大きくなるようにパワーコントローラ26及び28の少なくともいずれか一方を制御する。

[OO<sup>h</sup>79]

その代わりに、制御回路36は、例えば、光カプラ42により光カプラ6の第1の光路2からプローブ光と逆向きに出力される光の一部を受けるパワーモニタ44の出力信号に基づき、パワーモニタ44により検出されるパワーが小さくなるようにパワーコントローラ26及び28の少なくともいずれか一方を制御するようにしてもよい。

[0080]

この構成によると、ループ光路8において適切な位相差が生じるように入力光信号及びプローブ光の少なくともいずれか一方のパワーを制御することができるので、自動的に高い変換効率を維持することができる。

[0081]

図10は本発明によるシステムの第1実施形態を示す図である。このシステムは、本発明による光ゲート装置46を有している。光ゲート装置46は、本発明によるNOLMの種々の実施形態により提供され得る。光ゲート装置46は、プローブ光のための入力ポート46Aと、変換光信号のための出力ポート46Bと、入力光信号のための入力ポート46Cとを有している。ポート46A、46B及び46Cはそれぞれ例えば図4に示される第1乃至第3の光路2、4及び10に対応している。

[0082]

ポート46Aにはプローブ光源48が接続されており、プローブ光源48から 出力されたプローブ光Eprobeは光ゲート装置46に供給される。

ポート46Cには第1の光ファイバ伝送路50が接続されており、光ファイバ 伝送路50により伝送された光信号Esが光ゲート装置46に供給される。

[0083]

ポート46Bには第2の光ファイバ伝送路52が接続されており、光ファイバ 伝送路52は光ゲート装置46から出力された変換光信号Ecを伝送する。

特にこの実施形態では、第1の光ファイバ伝送路50に光信号Esを供給するために送信局54が設けられており、第2の光ファイバ伝送路52により伝送された変換光信号Ecを受けるために受信局56が設けられている。

[0084]

送信局54における光信号の変調方法としては、例えば光振幅(強度)変調が採用される。この場合、受信局56における復調は、例えば直接検波を採用することができる。

[0085]

光ファイバ伝送路 5 0 及び 5 2 の各々としては、単一モードのシリカファイバ、1.3  $\mu$  m零分散ファイバ、1.5 5  $\mu$  m分散シフトファイバ等を用いることができる。

[0086]

光ゲート装置46において非線形光学媒質として用いられるHNL-DSFを 単一モード型に構成し、そのモードフィールド径を光ファイバ伝送路50及び5 2の各々のモードフィールド径よりも小さくすることによって、HNL-DSF の長さを短くするのに十分大きな非線形係数を得ることができる。

[0087]

このシステムによると、光ゲート装置46において、光信号Es及びプローブ 光Eprobeに基づく光ゲート動作が可能になると共に、その光ゲート動作に 従って、第1の光ファイバ伝送路50からの光信号Esについて波長変換を行い得られた変換光信号Ecを第2の光ファイバ伝送路52により伝送することができる。

#### [0088]

図示はしないが、光ファイバ伝送路50及び52を含む光路上に単一又は複数の光増幅器が設けられていてもよい。各光増幅器としてエルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)が用いられている場合、各光増幅器ではASE雑音が発生しこれが累積するので、図10に示されるシステムでは、前述した光ゲート装置46における雑音抑圧の原理に従って、SNRが改善される。

#### [0089]

この実施形態では、光ゲート装置46を中継器として用いているが、受信局56内に光ゲート装置を設けることによって、受信感度を改善することができる。 図示はしないが、図10に示されるシステムは、光ファイバ伝送路50及び52の少なくともいずれか一方の分散を補償するための分散補償器を更に備えていてもよい。分散補償器は、例えば、各光ファイバ伝送路の分散と逆符号の分散を与える。分散補償器の分散の絶対値は、例えば、受信局56における受信状態が最適になるように調整される。分散補償器を用いることによって、光ファイバ伝送路で生じる波長分散を抑圧することができるので、長距離の伝送が可能になる

#### [0090]

図11は本発明によるシステムの第2実施形態を示す図である。ここでは、第1の光ファイバ伝送路50の入力端は光マルチプレクサ58に接続されている。 光マルチプレクサ58には、光送信機60(#1, …, #4)から出力された4チャネルの光信号 $E_{s1}$ , …,  $E_{s4}$ がそれぞれ光遅延回路62(#1, …, #4)により時間軸上の位置を調節された後に供給されている。

#### [0091]

光信号 $E_{S1}$ , …,  $E_{S4}$ の波長はそれぞれ $\lambda_{S1}$ , …,  $\lambda_{S4}$ であり、互いに異なる。光信号 $E_{S1}$ , …,  $E_{S4}$ はデータの繰り返し時間Tに比べて十分短い時間幅を有する短パルスによる強度変調により得られている。これらの光信号は、光遅延回路 6 2 (#1, …, #4) により順にT/4の時間だけシフトさせられる。従って、光マルチプレクサ 5 8 からは、時間軸上で一致しない波長分割多重信号となる。

#### [0092]

このような波長分割多重信号が光ゲート装置 4 6 に供給されると、4 チャネルの波長全でがプローブ光の波長  $\lambda$  p r o b e に変換されるので、光ゲート装置 4 6 から光ファイバ伝送路 5 2 に出力される変換光信号は、時分割多重信号となる

#### [0093]

このように、図11に示されるシステムによると、波長分割多重信号を時分割 多重信号に変換することができる。

ここでは、4チャネルの波長分割多重信号を用いているが、チャネル数は4には限定されない。例えば、N (Nは1より大きい整数) チャネルの波長分割多重信号が用いられている場合には、Nチャネルの時分割多重信号が得られる。この場合、N台の光遅延回路が用いられ、これらにおける時間シフトはT/Nに設定される。

#### [0094]

図12は本発明によるシステムの第3実施形態を示す図である。ここでは、図11 に示されるシステムにおいて得られた時分割多重信号が第1の光ファイバ伝送路 50により光ゲート装置46に供給され、プローブ光源48からは時分割多重信 号のいずれかのチャネルに同期した光パルスによって与えられるプローブ光が光 ゲート装置46に供給されている。

#### [0095]

こうすると、プローブ光に同期したチャネルの光信号だけが光ゲート装置46 において変換光信号に変換されるので、時分割多重信号についてのデマルチプレ キシングあるいはアッド/ドロップの動作が可能になる。

[0096]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によると、比較的短い光ファイバを非線形光学媒質として使用することを可能にする光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置 を備えたシステムの提供が可能になるという効果が生じる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

- 図1はMZI型光ゲート(従来技術)の構成を示す図である。
- 図2は図1に示される光ゲートの入出力特性を示す図である。 【図3】
- 図3はNOLM(従来技術)の構成を示す図である。 【図4】
- 図4は本発明によるNOLMの第1実施形態を示す図である。 【図5】
- 図5は図4に示される第1実施形態における位相整合の説明図である。 【図6】
- 図 6 は本発明による方法の実施形態を示す図である。 【図 7 】
- 図7は本発明によるNOLMの第2実施形態を示す図である。 【図8】
- 図8は本発明によるNOLMの第3実施形態を示す図である。 【図9】
- 図9は本発明によるNOLMの第4実施形態を示す図である。 【図10】
- 図 1 0 は本発明によるシステムの第 1 実施形態を示す図である。 【図 1 1 】
- 図11は本発明によるシステムの第2実施形態を示す図である。 【図12】
- 図12は本発明によるシステムの第3実施形態を示す図である。 【符号の説明】
- 2 第1の光路
- 4 第2の光路
- 6 第1の光カプラ
- 8 ループ光路
- 10 第2の光路
- 12 第2の光カプラ
- NL 非線形光学媒質

整理番号:98-00737

【書類名】

要約書

【課題】 本発明は光ゲート装置、該装置の製造方法及び該装置を備えたシステムに関し、比較的短い光ファイバを非線形光学媒質として使用することを可能にすることを主な課題としている。

【解決手段】 方向性結合される光路2,4を含む光カプラ6と、光路2,4を接続するループ光路8と、ループ光路8に方向性結合される光路10を含む光カプラ12とから構成し、ループ光路8の一部又は全部となる光ファイバが、その光ファイバが偏波面保存能力を有する程度にその長さを短くするのに十分大きな非線形係数を有するようにしたものである。

【選択図】

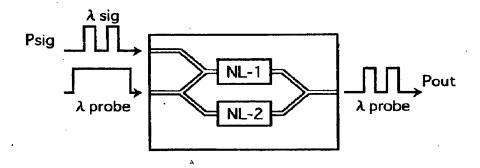
図4

【書類名】 【図1】

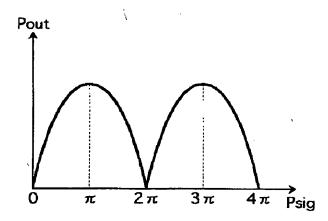
dh.

図面

### MZI型光ゲート(従来技術)の構成を示す図

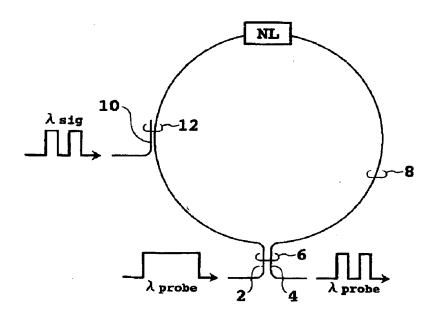


## 図1に示される光ゲートの入出力特性を示す図



## NOLM(従来技術)の構成を示す図

17.



## NOLMの第1実施形態を示す図

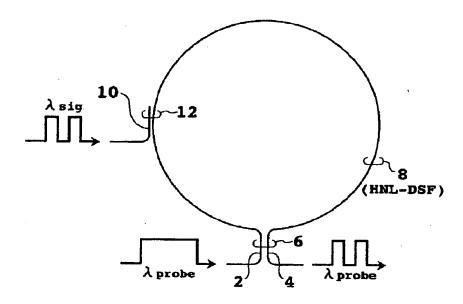
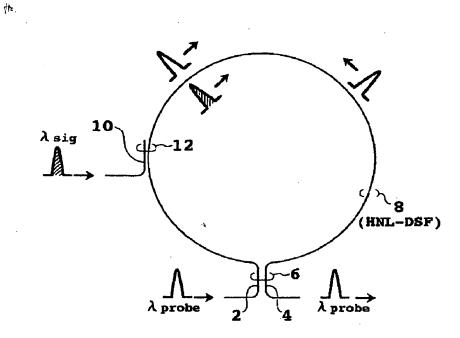
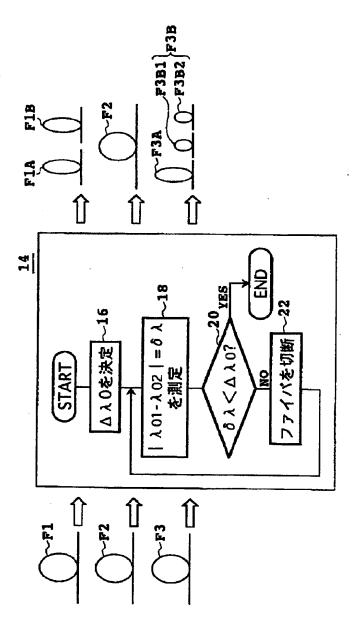


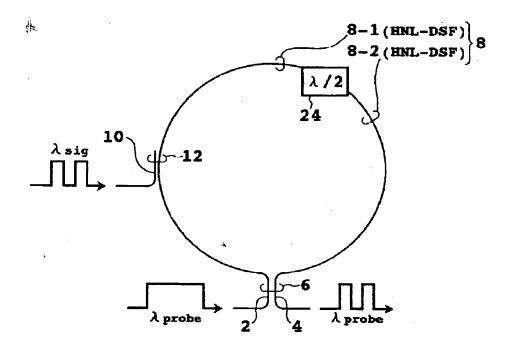
図4に示される 第1実施形態における位相整合の説明図



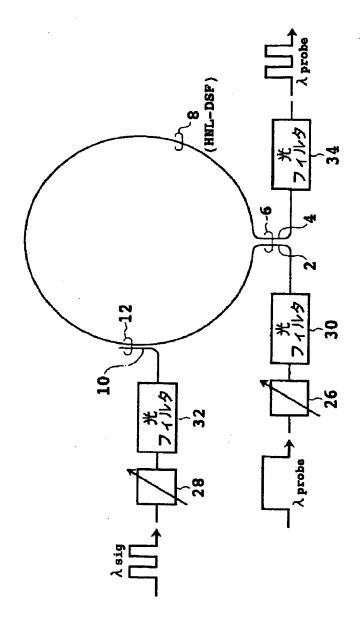
## 本発明による方法の実施形態を示す図



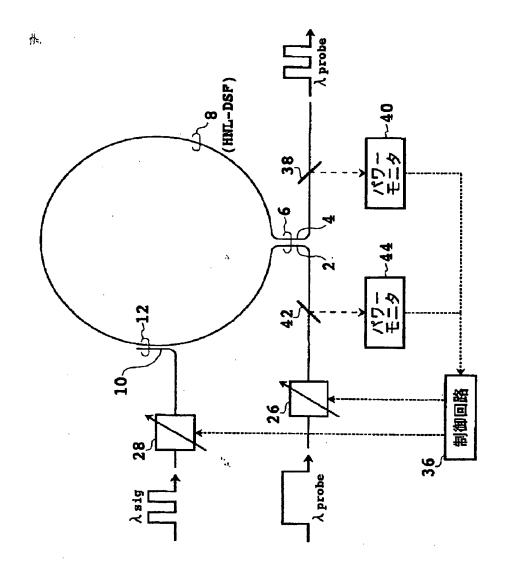
## NOLMの第2実施形態を示す図



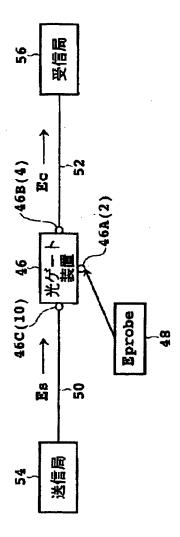
## NOLMの第3実施形態を示す図



## NOLMの第4実施形態を示す図

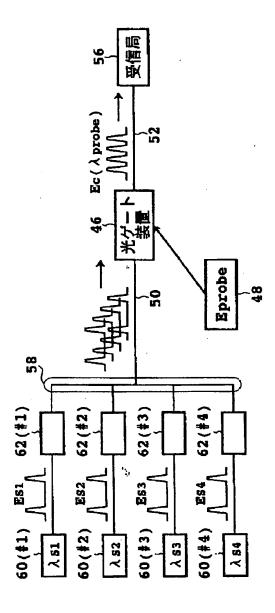


## システムの第1実施形態を示す図

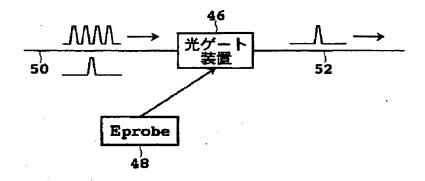


## システムの第2実施形態を示す図

the



### システムの第3実施形態を示す図



THIS PAGE BLANK (USPTO)

sh.